

Маска панорамная UNIX 6100 (рост 2)

Артикул: 7.981



Описание

Маска UNIX 6100 в комплекте СИЗОД обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных веществ.

Применяется на производствах с высоким загрязнением воздуха газо- и парообразными вредными веществами и аэрозолями.

- Оголовье, обтюратор и подмасочник выполнены из силикона, гипоаллергенны и имеют повышенную прочность.
- Быстрая регулировка и надежная фиксация оголовья в четырех точках с помощью самозатягивающихся пряжек.
- Наличие подмасочника уменьшает содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе.
- Панорамное стекло-корпус из поликарбоната обеспечивает площадь поля зрения более 80%, безопасность при механических воздействиях, имеет защиту от запотевания и царапин.



Маска панорамная UNIX 6100 (рост 2)

Артикул: 7.981

[Посмотреть на сайте](#)

- Переговорное устройство обеспечивает разборчивость речи более 90% и возможность работы со средствами связи.
- Клапанная коробка имеет защитный экран, который:
 - предотвращает засорение, повреждение и примерзание лепестка клапана выдоха к седловине;
 - направляет струю выдоха вниз, что исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность;
 - является съемным, что позволяет промывать клапан выдоха и переговорное устройство.

Маска используется с фильтрами (фильтры приобретаются отдельно), обеспечивая защиту органов дыхания, лица и глаз от воздействия паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), присутствующих в воздухе рабочей зоны

Вид (Тип изделия): изолирующая лицевая часть.

Материал лицевой части: силикон.

Тип лицевой части: маска категории 2.

Размер: 2.

Опции: переговорная мембрана.

Режим эксплуатации: t° от -50 до +50 °C.

Гарантийный срок хранения: 5,5 лет.

[Рекомендации по подбору размера масок и полумасок UNIX](#)

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998)